纳米晶种涂层法合成 Silicalite-1 沸石膜

孔春龙, 王金渠, 鲁金明, 陶凯

(大连理工大学精细化工国家重点实验室,吸附与无机膜研究所,辽宁 大连 116012)

摘 要:用纳米晶种涂层二次生长成膜法在大孔α-Al₂O₃(孔径 4~6 μm)陶瓷管上合成 Silicalite-1 沸石膜.用 X 射线衍 射(XRD)和扫描电镜(SEM)表征分析了沸石膜的形态,并通过单组分气体渗透实验对合成膜管的渗透性能进行了测试. 结果表明,合成的 Silicalite-1 沸石膜连续、互生,看不出晶间孔;沸石膜层厚 8~10 μm;常温常压下 H₂/N₂ 的理想分 离系数为 3.9,超过其努森扩散值 3.74, H₂/C₃H₈ 的理想分离系数为 19.1,远大于其 Knudsen 扩散比值 4.69,且 H₂ 的 渗透率达到 1.43×10⁻⁶ mol/(m²·s·Pa). 气体分离数据表明,该膜没有明显的缺陷存在. 关键词: Silicalite-1;沸石膜;二次生长;气体渗透

中图分类号: TQ028.8 文献标识码: A 文章编号: 1009-606X(2007)01-0071-04

1 前言

沸石分子筛膜作为一种新型无机膜不仅具有一般 无机膜所拥有的耐高温、耐酸碱、机械强度大等优良特 性,还兼有一些独特的物理化学性质,如孔道均一、规 整,晶体中可以进行阳离子交换、硅铝比可以调节,可 实现分子级水平上的分离与膜催化反应和分离一体化. 因而已成为无机膜研究的热点之一^[1-4].

Silicalite-1 沸石的孔道结构由呈圆形(0.54 nm×0.56 nm)的直孔道和与其相垂直的呈椭圆(0.51 nm×0.54 nm)的 Z 字形孔道组成,是一种具有二维孔道结构的沸石分子筛^[5],其孔道尺寸与工业上常用的几种物质分子的动力学直径相近.而且,Silicalite-1 沸石膜的骨架结构中不含铝,在高温水蒸汽下不会有脱铝现象发生,具有更好的耐高温性能.此外,它具有很强的亲油、憎水能力.因此,它不仅适用于中高温反应体系,实现反应与分离的一体化,还可应用于水溶液中有机物的脱除和有机物异构体的分离,具有非常广泛的应用前景.

沸石膜研究的关键是制备渗透量大、分离系数高的 致密薄膜.沸石膜的分离性能主要取决于其制备方法和 条件,此外载体性质也是重要的影响因素.因此,研究 沸石膜的制备技术与载体表面改性显得尤其重要.目前 国内主要采用原位水热法合成 Silicalite-1 沸石膜^[4,6,7]. 近来国外已有采用二次生长法合成 Silicalite-1 沸石膜的 报道^[8-11],但所采用的载体孔径小,一般为片状,所制 备的沸石膜通量较小[10⁻⁷~10⁻⁸ mol/(m²·s·Pa)].晶种粒 径分布和载体表面晶种涂层是晶种法合成沸石膜的关 键因素.本工作成功地制备了粒径均匀的(约 200 nm)晶 种,并配制了均匀的晶种悬浮液,采用浸渍法在载体上 获得了均匀的晶种涂层,进一步用原位水热法合成沸石 膜.以大孔、管状孔道α-Al₂O₃陶瓷管为载体,采用纳米 晶种涂层二次生长法,在澄清溶液体系中合成了连续、 致密的 Silicalite-1 沸石膜,为其工业化应用奠定了基础.

2 实验

2.1 Silicalite-1 沸石分子筛膜的制备

采用的α-Al₂O₃ 陶瓷管(购自南京工业大学)的外径 12 mm,内径 9 mm,管长 70 mm,管壁的平均孔径为 4~6 μm,平均孔隙率为 30%~50%.正硅酸乙脂(TEOS), 氢氧化钠(NaOH),无水乙醇(C₂H₅OH,分析纯,购自天 津市大茂化学试剂厂),四丙基溴化铵(TPABr),四丙基 氢氧化铵(TPAOH,购自浙江省仙居县医药化工实验 厂),聚乙烯醇(PVA,分子量 72000,购自大连沈联化 学试剂玻璃仪器有限公司),去离子水.

纳米晶种的制备: 原料 TEOS:TPAOH:H₂O: C₂H₅OH=1:0.27:27:4(摩尔比),首先将结构导向剂 TPAOH和去离子水在塑料容器中混合搅拌 10 min 后, 再加入无水乙醇搅拌 5 min,最后逐滴加入正硅酸乙脂, 搅拌 24 h 至清液后将 90 mL 溶液倒入带有聚四氟衬底 的不锈钢反应釜中,密封后放入 369 K 的烘箱中晶化 18 h 后,反复离心分离,去离子水清洗至中性.

纳米晶种涂层的制备:将 0.5 g 聚乙烯醇加入到 100 mL 去离子水中,在 323 K 下搅拌至清液后,加入 1 g Silicalite-1 沸石晶粒,配成晶种悬浮液.将陶瓷管载体 切成长 70 mm,经 1000[#]砂纸打磨光滑后,用超声清洗 干净,于 823 K 下焙烧 8 h,冷却至 333 K,载体两端用 聚四氟帽密封,采用浸渍法将载体垂直置于上述晶种悬 浮液中,静置 30 s 后缓慢取出.最后在室温下干燥 24 h,

收稿日期: 2005-11-14, 修回日期: 2006-02-20

作者简介:孔春龙(1980-),男,安徽省庐江县人,博士研究生,研究方向为沸石膜的合成与应用;王金渠,通讯联系人,E-mail:wjinqu@dlut.edu.cn.

773 K 焙烧 2 h,升温速率为 1 K/min,得到晶种涂层后的载体供水热合成沸石膜.

Silicalite-1沸石膜的合成:原料TEOS:TPABr:NaOH: 去离子水:无水乙醇为 1:0.3:0.305:180:4(摩尔比),首先 将结构导向剂TPABr加入去离子水中,搅拌 10 min 后, 再加入氢氧化钠,搅拌溶解后加入无水乙醇,最后逐滴 加入正硅酸乙脂,并继续搅拌 20 h,得到澄清溶液.然 后将经涂晶种的载体两端密封后,垂直放入具有聚四氟 衬底的不锈钢反应釜中,沿反应釜壁倒入 80 mL 的澄清 合成液,密封后放入预先加热至 403 K 的烘箱中晶化 48 h,完成后取出膜管,用水洗至中性,在 373 K 下干燥.在 室温及膜两侧压差为 0.1 MPa 时,用一端堵死法进行 N₂渗透实验,如果膜管透气,则需进行重复合成,若不 透气,则程序升温至 773 K 焙烧 8 h,升降温速率为 1 K/min,以除去膜管孔内的水分及模板剂等,活化沸石 膜管.

2.2 Silicalite-1 沸石膜的表征

用 KYKY-2800 型扫描电镜仪(SEM)观测纳米晶种 涂层后的载体和沸石膜的形貌,并测出水热合成后沸石 膜层的厚度;用 Philips PW 1030 型 X 射线衍射仪(XRD) 表征合成的纳米沸石晶种和沸石膜的种类.



通过一端堵死法进行单组分气体常温下的渗透实验.首先将活化后的膜管在 473 K 下干燥 6 h, 消除可能因晶体孔中存在水导致实验结果有较大误差, 然后自然降温至 333 K, 将载体一端密封, 另一端与探针气体相连, 并密封. 测量时保持膜管两侧有压差存在, 通过针形微调阀调节进气侧的气流量来调节. 通过单组分气体渗透实验检测活化后的膜管是否存在较大的缺陷.

3 结果与讨论

3.1 合成的纳米沸石晶种及载体表面纳米晶种预涂层

粒径分布对晶种涂层影响较大.研究结果表明,制 备粒径小而均匀的纳米沸石晶种有利于获得分散均匀 的纳米晶种悬浮液,易于在载体上获得均匀的纳米晶种 涂层.图 1 为 Silicalite-1 沸石纳米晶种的 SEM 和 XRD 谱图.从 SEM 图可见,晶粒规整,呈球形,且大小均 匀,尺寸约 200 nm.由 XRD 谱图可见,在 2*θ*=7°~9°之 间有 2 个强峰,2*θ*=23°~26°之间有 4 个强峰,与标准 Silicalite-1 沸石的 XRD 特征峰完全一致,无杂晶峰.表 明合成的晶种是 Silicalite-1 沸石晶粒,且结晶度较高, 适宜作为涂层的晶种.



图 1 沸石晶种的 SEM 图像和 XRD 谱图 Fig.1 SEM image and XRD pattern of the zeolite seeds

载体表面晶种粒子分布直接决定着成膜的质量,覆 盖均匀、牢固有利于获得高质量的沸石膜. 当载体表面 被沸石晶种均匀覆盖时,表面成膜活性位多,分布均匀, 易于获得致密、连续、高质量的沸石膜. 图 2 是在大孔 α-Al₂O₃陶瓷管载体上预涂纳米沸石晶种后的扫描电镜 照片.可以看出,涂覆后的载体表面被沸石晶种覆盖, 且沸石晶种在载体表面形成均匀、致密的沸石晶种层.

3.2 沸石膜的合成

沸石生长与膜形成过程主要受合成条件控制,包括 合成液的配比和晶化条件.因此,通过调控成膜条件可 以控制沸石膜的生长.图 3 是二次生长法合成的 Silicalite-1 沸石膜的 XRD 谱图, 从图中的谱峰及其位置 可见, 在 2 θ =7°~9°之间有 2 个强峰, 2 θ =23°~26°之间有 4 个强峰, 2 θ =35°后的几个强峰是 α -Al₂O₃载体的特征 峰, 无其他杂质峰出现,说明二次生长法合成的是 Silicalite-1 沸石膜.

图 4 为晶种涂层后, 经过 2 次水热合成后的沸石膜 表面和截面的扫描电镜照片. 由图可以看出, 合成的沸 石膜连续致密, 晶粒排列紧密, 且呈互锁生长, 看不到 晶间孔, 沸石膜厚约 8~10 μm, 且沸石膜层与载体之间 的分界面不明显, 说明所合成的沸石膜与载体结合紧 密、牢固.



图 2 涂晶后载体表面的 SEM 照片 Fig.2 SEM image of seeded support



图 3 Silicalite-1 沸石膜的 XRD 谱图 Fig.3 XRD pattern of Silicalite-1 zeolite membrane prepared by secondary synthesis



(b) Cross section

图 4 Silicalite-1 沸石膜管的 SEM 图 Fig.4 SEM images of Silicalite-1 zeolite membrane





3.3 单组分气体渗透测试表征

图 5 和 6 分别为室温下单组分气体的渗透率和理想 分离系数随膜管两侧压差的变化关系.由图 5 可见,合 成的 Silicalite-1 沸石膜具有较大的渗透率,H₂的渗透率 为 1.43×10⁻⁶ mol/(m²·s·Pa),且气体的渗透率随压力的变





化很小,说明膜内气体的传输无粘性流形式,即所合成的沸石膜无大的裂缺和晶间孔. 由图 6 可见,膜管具有较高的分离系数, H_2/N_2 和 H_2/C_3H_8 的理想分离系数分别为 3.9 和 19.1,均大于其 Knudsen 扩散比值 3.74 和 4.69.

4 结论

利用浸渍法在大孔α-Al₂O₃陶瓷管上成功地引入了 覆盖致密、分散均匀的 Silicalite-1 沸石晶种层. XRD, SEM 表征表明引入的晶种是 Silicalite-1 沸石分子筛,晶 种大小均匀,且在载体表面分布均匀,覆盖致密.

利用纳米晶种涂层二次生长的合成方法在大孔 α-Al₂O₃陶瓷管上合成了 Silicalite-1 沸石膜. XRD, SEM 表征说明合成的物质是 Silicalite-1 沸石分子筛,合成的 沸石膜致密、互生,膜层厚 8~10 μm.

常温下单组分 H₂, N₂, C₃H₈的渗透量随压差变化很小,单组分 H₂/N₂和 H₂/C₃H₈的理想分离系数分别为 3.9和 19.1,均大于其 Knudsen 扩散比值 3.74和 4.69,而H₂的渗透率高达 1.43×10^{-6} mol/(m²·s·Pa).表明合成的Silicalite-1沸石膜不但具有较高的选择性,而且还具有较大的渗透率,即合成的沸石膜没有大的针孔和缺裂存在,并具有较好的分子筛分性能.

参考文献:

 Tavolaro A, Drioli E. Zeolite Membranes [J]. Adv. Mater., 1999, 11(12): 975–996.

- [2] Noack M, KÖlsch P, Schäfer R, et al. Molecular Sieve Membranes for Industrial Application: Problems, Progress, Solutions [J]. Chem. Eng. Technol., 2002, 25(3): 221–230.
- [3] 李永生,王金渠,郭树才.高渗透率 ZSM-5 沸石膜的合成 [J].高 等学校化学学报,2000,21(12):1812-1814.
- [4] 刘建亮,王金渠.高渗透率高选择性 Silicalite-1 沸石膜的合成与 表征 [J]. 石油化工,2004,33(11):1051-1054.
- [5] Szostak R. Molecular Sieves: Principles of Synthesis and Identification [M]. New York: Nostrand V, 1989. 17.
- [6] 李军,张建华,龙英才.董青石载体表面 Silicalite-1 沸石膜的合成与表征 [J]. 化学学报,2000,58(4):371-373.
- [7] 徐晓春,程谟杰,杨维慎,等. Silicalite-1 分子筛膜的合成及气体 渗透性能 [J]. 中国科学(B 辑), 1998, 28(3): 247-251.
- [8] Wang Z, Hedlund J, Sterte J. Synthesis of Thin Silicalite-1 Films on Steel Supports Using a Seeding Method [J]. Micropor. Mesopor. Mater., 2002, 52: 191–197.
- [9] Mabande G T P, Pradhan G, Schwieger W, et al. A Study of Silicalite-1 and Al-ZSM-5 Membrane Synthesis on Stainless Steel Supports [J]. Micropor. Mesopor. Mater., 2004, 75: 209–220.
- [10] EngstrÖm V, Mihailova B, Sterte J, et al. The Effect of Seed Size on the Growth of Silicalite-1 Films on Gold Surfaces [J]. Micropor. Mesopor. Mater., 2000, 38: 51–60.
- [11] Negishi H, Mizuno R, Yanagishita H, et al. Preparation of the Silicalite Membranes Using a Seeding Technique under Various Hydrothermal Conditions [J]. Desalination, 2002, 144: 47–52.

Synthesis of Silicalite-1 Zeolite Membrane by Nanocrystal Seed Coating Method

KONG Chun-long, WANG Jin-qu, LU Jin-ming, TAO Kai

(Inst. Adsorption & Inorganic Membrane, State Key Lab. Fine Chem., Dalian Univ. Technol., Dalian, Liaoning 116012, China)

Abstract: The Silicalite-1 zeolite membrane was prepared by secondary synthesis on the porous α -Al₂O₃ support. The samples were characterized by XRD and SEM, and the permeant selectivity of the membrane was characterized by single-gas at room temperature. The results showed that the membrane re-grew, its thickness was about 8~10 µm and the ideal separation factors were 3.9 for H₂/N₂ and 19.1 for H₂/C₃H₈ at room temperature, respectively, which are larger than the Knudsen diffusion ratios 3.74 for H₂/N₂ and 4.69 for H₂/C₃H₈, the permeation rate of H₂ was 1.43×10^{-6} mol/(m²·s·Pa). The data of gas permeation indicated that the membrane was defect-free. **Key words:** Silicalite-1; zeolite membrane; secondary synthesis; gas permeation